## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

## (43) 国際公開日 2005年10月6日(06.10.2005)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2005/093354 A1

(51) 国際特許分類7: F27B 5/12, B65G 49/07, F27B 5/13, F27D 3/12, H01L 21/22, 21/68

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/005518

(22) 国際出願日:

2005年3月25日(25.03.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-089515

2004年3月25日(25.03.2004) Љ

特願2005-055271

2005年3月1日(01.03.2005) JР (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東京エレ クトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo (JP).

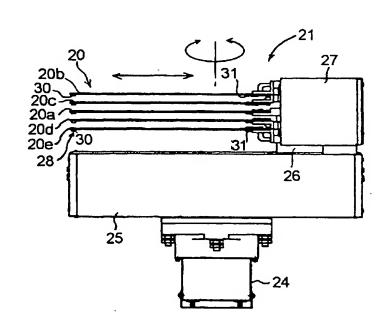
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 浅利 聡(ASARI, Satoshi) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番 6号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 三原 勝彦 (MIHARA, Katsuhiko) [JP/JP]; 〒1078481 東京都 港区赤坂五丁目3番6号東京エレクトロン株式会社 内 Tokyo (JP). 菊池 浩 (KIKUCHI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒 1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 東京エレク トロン株式会社内 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: VERTICAL HEAT TREATMENT EQUIPMENT AND METHOD FOR TRANSFERRING OBJECT TO BE TREATED

(54) 発明の名称: 縦型熱処理装置及び被処理体移載方法



(57) Abstract: An improved transfer mechanism (21) is provided for vertical heat treatment equipment. The transfer mechanism transfers a treating object W between a treating object storing container (carrier) (16) and a treating object holder (boat) (9), which holds a plurality of the treating objects at intervals in the vertical direction through a ring-shaped supporting board (15). The transfer mechanism (21) is provided with a plurality of substrate supports (20) arranged at prescribed intervals, and each substrate support (20) has a holding mechanism (28) to hold the treating object W at a lower side. Each holding mechanism (28) is provided with a fixed locking part (30), which is fixed at a leading edge part of the substrate support (20) and locks a front edge part of the treating object W, and a movable locking part (31), which is movably provided at a base edge part of the substrate support (20) and removably locks a rear edge part of the treating object W. A plurality of the treating objects W are quickly and

surely transferred at the same time. A thickness of the substrate support (20) is reduced by the constitution of the simple holding mechanism (28), an arrangement pitch of the ring-shaped supporting boards (15) can be reduced, and a number of the object W to be treated which can be processed at one time in a heat treatment furnace is increased. Due to these factors, throughput is improved.

**縦型熱処理装置において、被処理体収納容器(キャリア)16とリング状支持板15を介して上下方** 向に間隔をおいて複数の被処理体を保持する被処理体保持具(ボート)9との間で被処理体Wを移載する改良され た移載機構21が開示される。移載機構21は、所